# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

60-006729

(43) Date of publication of application: 14.01.1985

(51)Int.CI.

CO8G 73/12

(21)Application number: 58-113827

(71)Applicant : UBE IND LTD

NIPPON TELEGR & TELEPH CORP

<NTT>

(22)Date of filing:

24.06.1983

(72)Inventor: NAKANO TSUNETOMO

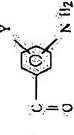
YASUNO HIROSHI NISHIO KAZUAKI TANAKA HARUYORI

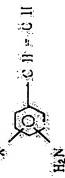
## (54) PHOTOSENSITIVE POLYIMIDE SOLUBLE IN ORGANIC SOLVENT

### (57)Abstract:

PURPOSE: The titled polyimide excellent in heat resistance and electrical and mechanical properties and suitable as, for example, a material for insulation films for solid elements in the semiconductor industry, comprising a polycondensate of a specified aromatic diamine with an aromatic polycarboxylic acid.

CONSTITUTION: An aromatic tetracarboxylic acid (dianhydride) containing at least two benzene rings (e.g., 3,3',4,4'-biphenyltetracarboxylic acid) is reacted with an aromatic diamine of the formula (wherein X and Y are each H, alkyl or alkoxy, provided that they must not be hydrogen atoms at the same time), e.g., 4'-methyl-3',4diaminochalcone, in substantially equimolar amounts at a temperature ≤ about 100°C in an organic solvent (e.g., N,Ndimethyl sulfoxide). The produced polyamic acid solution is diluted with an organic solvent and then imidated at a temperature ≤ about 100°C in the presence of an imidating agent (e.g., pyridine or acetic anhydride) to form an organic solvent-soluble photosensitive polyimide.





## **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

19 日本国特許庁 (JP)

①特許出願公開

# ⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭60—6729

⑤Int. Cl.<sup>4</sup>C 08 G 73/12

識別記号

庁内整理番号 7342-4 J ④公開 昭和60年(1985)1月14日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 6 頁)

❷有機溶媒に可溶性の感光性ポリイミド

顧 昭58-113827

②出 願 昭58(1983)6月24日

⑫発 明 者 中野常朝

の特

市原市五井南海岸8番の1字部 興産株式会社高分子研究所内

⑩発 明 者 安野弘

市原市五井南海岸8番の1字部 興産株式会社高分子研究所内

⑫発 明 者 西尾一章

市原市五井南海岸8番の1字部 興産株式会社高分子研究所内

⑫発 明 者 田中啓順

茨城県那珂郡東海村大字白方字 白根162番地日本電信電話公社 茨城電気通信研究所内

⑪出 願 人 宇部興産株式会社

宇部市西本町1丁目12番32号

⑩出 願 人 日本電信電話公社

個代 理 人 弁理士 羽鳥修

明 和 智

1. 発明の名称

有機溶媒に可溶性の感光性ポリイミド

2. 特許請求の範囲

少なくとも2つのベンゼン環を有する芳香族テトラカルボン酸またはその二無水物と、下配一般式(1)で表される芳香族ジアミン化合物との、 重縮合物からなる、有機溶媒に可溶性の感光性ポリイミド。

$$X \longrightarrow C H = C H - C \longrightarrow X$$

$$N H_2$$

$$N H_2$$

(上式中、X及びYは、H、アルキル基又はアルコキシ基を示す。但し、X及びYの双方がHを示すことはない。)

3. 発明の詳細な説明

本発明は、有機溶媒に対する溶解性が優れた、 高分子主鎖中に感光基を含有する新規なポリイミ ド、詳しくは、耐熱性、電気的及び機械的性質に 優れ、半導体工業における固体素子への絶縁膜や パッシベーション膜の形成材料、及び半導体の集積回路や多層プリント配線板などの層間絶縁材料等として好適な、有機溶媒可溶性の感光性ポリイミドに関する。

半将体工業における団体素子への絶縁膜やパッシベーション膜の形成材料、及び半部体集積回路や多層プリント配線板などの層間絶縁材料は、耐熱性及び絶縁性に高むことが要研される。所る観点から、上記のパッシベーション膜等を、絶縁性と兆に耐熱性の高いポリイミドで形成することが確々提案されている(特別昭49—115541号公報、特別昭54—116216号公報、特別昭54—116216号公報、特別昭54—116216号公報、特別昭54—116215号公報、特別

しかし、一般にこれらのうちポリイミドを用いたものは、溶媒不溶性で感光基を行しておらず、 上述の提案においては、感光基を含有するポリマーは、何れもポリイミド前駆体であるポリアミック酸のカルボン酸をアミド化、エステル化など変性した形であり、ポリアミック酸を光硬化時にポ

特開昭60-6729(2)

リイミドとしたり、光硬化後ポストベークしてポ リイミドとする必要がある。

また、有機溶媒可溶性のポリイミド(感光基を有しない)に、光硬化性基を有する単量体を混合して光硬化させるようにした耐熱性フォトレジスト組成物(特開昭 5 4 — 1 0 9 8 2 8 号公報等が照)もあるが、このような組成物は、光硬化性も形別り、しかも光硬化後のポリイミドの耐熱性も充分ではない。また、耐熱性に優れている芳香族ポリイミドは、一般に溶媒に対する溶解性が劣るので、光硬化後未露光部を有機溶媒に溶解さない。程を含むレリーフパターンの形成には適さない。

また、テトラカルボン酸二無水物と光架橋性不 飽和二重結合を含むジアミン化合物、例えばジア ミノカルコンとを反応させて、感光性及び耐熱性 等に優れたポリイミドを得ることが提案されてい る(特閉昭57—131227号公報参照)。し かし、このようにして得られるポリイミドは、感 光性に優れているが、有機溶媒に対する溶解性が 劣るため、溶解に長時間を関し、レリーフパター ンを形成する上で実用上の問題がある。

また、アトフカルホン酸 - 無水初と、 不超和箱 合を有する 2 種類のジアミン化合物とを反応させ て有機溶媒可溶性の感光性ポリイミドを得ること が提案されているが(特別昭 5 7 — 1 4 3 3 2 9 号公報参照)、このポリイミドは、側鎖に不飽和 結合を有するものである。

本発明者等は、上述の現状に鑑み、耐熱性、電気的及び機械的性質に優れたレリーフパターンを容易に形成し得る、感光性ポリイミドを提供することを目的として種々検耐した結果、特定の芳香族テトラカルポン酸またはその二無水物と、特定の芳香族ジアミン化合物との、重縮合物からなる主鎖に不飽和結合を有する芳香族ポリイミドが、十分な感光性を有し且つ有機溶媒可溶性であり、上記目的を達成し得ることを知見した。

即ち、本発明は、上記知見に基づきなされたもので、少なくとも2つのベンゼン環を有する芳香族テトラカルボン酸またはその二無水物と、下記一般式(I)で表される芳香族ジアミン化合物と

の、重縮合物からなる、有機溶媒に可溶性の感光 性ポリイミドを提供するものである。

$$X \longrightarrow C H = C H - C \longrightarrow X$$

$$N H_2$$

(上式中、X及びYは、H、アルキル基又はアルコキシ基を示す。但し、X及びYの双方がHを示すことはない。)

本発明のボリイミドは、窓光性を有し、耐熱性を有する芳香族ボリイミドを使用しているので来の 画像形成後にイミド化工程が不要で成用の別ののは まトレジスト(光硬化性物質)を必ぜン環を を酸成分が少なくとも2つのベンセン環を た酸成分が少なくとも2つのベンセン環を た酸成分が少なくとも2つのベンセン環を をが変えたはその二無水物で 方香族テトラカルボン酸またはその二無水物で 方香族テトラカルボン酸またはその二無水物で 方でミン成分が前配の がアミン成分であり、ジアミン成かコキン など、ファミンに など、ファミンはであり、 がみいたない。 がみいるため、 がみいるため、 がみいるとして がみれるので、 従来の感光基を があるまするボリ イミドに比して有機溶媒に対する溶解性に優れ、また主鎖に不飽和結合を有するので、高い感光性を有している。従って、本発明のポリイミドはレリーフパターンの形成に好適なものである。尚、ピロメリット酸二無水物のようなベンゼン環を1つしか有さない芳香族テトラカルボン酸またはその二無水物から得られるポリイミドは、有機溶媒に不溶であり、レリーフパターンの形成には適さない。

また、本発明のポリイミドは、感光性ポリアミック酸(ポリイミド前駆体)のように画像形成後イミド化工程を必要としないために、工程の簡略化のみならず、素子への熱的影響や収縮による歪や応力を与えることがないなどの多くの優れた効果がある。

以下に本発明の感光性ポリイミドについてその 合成法と共に群述する。

本発明の感光性ポリイミドは、特定の芳香族テトラカルボン酸またはその二無水物と、前記一般 式(1)で表される芳香族ジアミン化合物とを重

特開昭60-6729 (3)

合してポリアミック酸となし、更に該ポリアミック酸を脱水四項する(イミド化)ことにより合成されるもので、ポリイミド 0.5 g / N ーメチルー 2 ーピロリドン 100mlの濃度の溶液として 30 c において測定した対数粘度が 0.1~1.5 特に0.2~1.0 の範囲内にあるものが好ましい。

本発明の感光性ポリイミドの合成に用いられる、少なくとも2つのベンゼン環を有する芳香族テトラカルボン酸またはその二無水物としてルテトラカルボン酸、またはその二無水物、2、2、3、3、4、-ピフェニルテトラカルボン酸、またはその二無水物、2、3、5、4、-ベングフェノンテトラカルボン酸、またはその二無水物、3、4、-ベングフェノンテトラカルボン酸、またはその二無水物、3、4、4、-ベングフェノンテトラカルボン酸、またはその二無水物、3、3、4、4、-ベングフェノンテトラカルボン酸、またはその二無水物、3、5、4、4、4、-ベングフェノンテトラカルボン酸、またはその二無水物、3、5、4、4、-ベングフェノンテトラカルボン酸、またはその二無水物などがあばられ、上記テトラカルボン酸のエステル化物、塩などでもよい。

また、本発明の感光性ポリイミドの合成に用い

られる、前記一般式(1)で表される芳香族ジアミン化合物において、×及び×で示される好ましいアルキル基としては、メチル、エチルがあげられ、又、好ましいアルコキシ基としてはメトキシ、エトキシがあげられ、×及び×がそれ以上の長鎖のアルキル甚又はアルコキシ基では立体障害のため距合を阻害する俱れがある。

従って、前記一般式 (I) で表される芳香族ジアミン化合物としては、具体的には次のものをあげることができるが、それらに限定されない。

4' -メチル-3', 4-ジアミノカルコン、3-メチル-3', 4-ジアミノカルコン、3, 4'-ジオチル-3', 4-ジアミノカルコン、4'-メトキシ-3', 4-ジアミノカルコン、3-メトキシ-3', 4-ジアミノカルコン、3, 4'-メトキシ-3', 4-ジアミノカルコン。

本発明の感光性ポリイミドの合成について更に 詳述すると、合成する際の前記芳香族テトラカル ポン酸またはその二無水物と前記芳香族ジアミン 化合物との使用剤合は略等モルであり、それらの

合成反応は、比較的低温下に、先ず重合反応を行 わせ、次いでイミド化反応を行わせる二段階反応 によるのが好ましい。

即ち、先ず、有機溶媒中で100℃以下、好ましくは80℃以下の反応温度で1~48時間重合反応を行い、次いで、この重合反応によって待られるポリアミック酸溶液を有機溶媒で希釈した後、100℃以下、好ましくは80℃以下の反応温度で無水酢酸、ピリジン、第3級アミンなどのイミド化剤を加えて0.5~5時間イミド化反応を行うのが好ましく、その結果本発明のポリイミドが合成される。

上配重合反応及び上記イミド化反応における有機溶媒としては、例えばN、Nージメチルスルホキシド、N、Nージメチルホルムアミド、N、Nージエチルホルムアミド、N、Nージメチルアセトアミド、Nーメチルー2ーピロリドン、ヘキサメチルホスホアミドなどが用いられる。

尚、本発明のポリイミドは、前記芳香族テトラ

カルボン酸またはその二無水物と前配芳香族ジアミン化合物とを有機溶媒中で100℃以上の高温において一段階で重合・イミド化反応を行うことによっても合成することができるが、前述の如く、二段階で行うことにより、安定した生成物を得ることができる。

本発明のポリイミドの合成に用いられる前記一般式(I)で表される芳香族ジアミン化合物はは、新規化合物であり、その好ましい合成法としては、例えば、先ずニトロベンズアルデヒドと、エトロアルキル(若しくはアルコキシ)ベンゼン環にアントフェノンとを反応させ、ベンゼン環にアントフェノンとを反応させ、ベンゼン環にアントフェノンを合成し、次に、上記ジニトロカルコンを合成し、次に目的とする芳香族ジアミン化合物を合成する方法をあげることができ

而して、本発明の感光性ポリイミドは、レリー フパターンの形成材料として使用する場合、有機

特開昭60-6729 (4)

溶媒に溶解された溶液として用いられる。この有 概溶媒としては、N, Nージメナルホルムアミド 、N, Nージエチルホルムアミド、N, Nージメ チルアセトアミド、N, Nージエチルアセトアミ ド、Nーメチルー2ーピロリドン、ジメチルスル ホキシド、ヘキサメチルホスホアミドなどをあげ ることができ、感光性ポリイミド溶液の好ましい 濃度は5~30%である。

また、上記の感光性ポリイミド溶液に、必要に 応じ、 増感剤及び光重合開始剤やエチレン性不飽 和基を有する光により重合可能な化合物を添加さ せることができる。

上記増感剤及び光重合開始剤としては、ミヒラーズケトン、ベンゾイン、ベンゾインメチルエーテル、ベンゾインエチルエーテル、ベンゾインインプロピルエーテル、2-t-プチルアントラキノン、1,2-ベンゾー9,10-アントラキノン、4,4'-ピス (ジエチルアミノ) ベンゾフェノン、アセトフェノン、ベンゾフェノン、トナキサントン、1,5-アセナフテン、N-アセチ

ルー 4 - ニトロー1 - ナフチルアミンなどをあげることができ、またその添加量は感光性ポリイミド 1 0 0 重量部に対して 0.1~ 1 0 重量部が好ましい。

また、上記エチレン性不飽和基を有する兆により重合可能な化合物としては、エチレングリコールジ(メタ)アクリレート、ポリプロピレングリコールジ(メタ)アクリレート、トルメチロールブロパントリ(メタ)アクリレート、テトラメチロールメタンテトラ(メタ)アクリレート、ジェチレンピス(メク)アクリレートなどをあけることができる。

本発明の感光性ポリイミドによれば、上記の如く感光性ポリイミド溶液を調整することにより次のようにしてレリーフパターンを形成することができる。

即ち、まず、上記の感光性ポリイミド溶液を基 板に並布し、これを乾燥して有機溶媒を除去する。

基板への整布は、例えば回転整布機で行うことができる。 鉱布膜の乾燥は150℃以下、好まししなは100℃以下で行う。この際破圧はしなくてもよい。乾燥後、鉱布膜にネガ型のフォースを優さ、可視光線、可視光線、で未経を置き、紫外線する。次ができる。次のかけーフバターンを得る。上記の現像がでは、N、Nージメチルよりによりまけ、ジメチルスルホキールは、アミドなどの溶剤又は酸溶剤とメタノール、エタノールとの混合系を用いることができる。

上述の如く、本発明の感光性ポリイミドは、酸成分が少なくとも2つのベンゼン環を育する芳香族テトラカルボン酸またはその二無水物で、ジアミン成分が前記一般式(I)で表される芳香族ジアミン化合物である重縮合物であるから、ポリマーの主鎖中に感光基(光重合可能な基)を育し、且つ有機溶媒に対する溶解性が優れており、その

ため、光化学的手段によってレリーフパターンを 容易に形成することができ、そして、レリーフパ ターンを形成する場合、本発明のポリイミドは、 感光性を有し、ポリイミドの耐熱性を保持するた めに、従来の非感光性ポリイミドのように、画像 形成用の別の光硬化性物質を特に必要とせず、ま た、感光性ポリアミック酸 (ポリイミド前駆体) のように画像形成後イミド化工程を必要としない ため、工程の簡略化のみならず、素子への熱的影 察や収縮による歪や応力を与えることがないなど の多くの優れた効果がある。しかも、本発明の感 光性ポリイミドにより形成したレリーフパターン は、耐熱性、電気的及び機械的に優れたものであ り、半導体工業における団体業子の絶縁体膜やパ ッシベーション膜として有効であるばかりでなく 、 ハイブリッド回路やプリント回路の多層配線構 造の絶縁膜やソルダーレジストとして用いること ができる。

以下に、本発明の感光性ポリイミドの合成に用いられる芳香族ジアミン化合物の合成例、本発明

の感光性ポリイミドの合成を示す実施例及び本発明の感光性ポリイミドの効果を示す種々の物性試験及びその結果を、比較例と共に挙げる。 合成例 1

4'-メチル-3'、4-ジアミノカルコンの 合成

P-ニトロベンズアルデヒド10.1g(0.067モル)と3-ニトロー4-メチルアセトフェノン12.0g(0.067モル)をエクノール800mlに溶かした溶液中に、水酸化ナトリウム2.68g(0.067モル)を水27mlに溶かした溶液を室温で35分間で滴下して加えた。一夜覺钾後、滤別し、乾燥し、得られた結晶を無水酢酸で再結晶し、9.0g(収率43%)の4・-メチル-3・、4-ジニトロカルコンを得た。

次に、塩化第1スズ (紙水) 16.3 g (0.086 6 モル)、 濃塩酸 43 ml及び氷酢酸 12.9 mlの溶液を30 でまで加熱し、これに上配ジニトロ化合物3.36 g (0.011 モル)を20分間で加えた。 更に80 にに昇温して2時間投搾し、一夜放置後

特開昭60-6729(5)

渡別した。 越集物を水 2 0 0 mlに溶かし、アンモニア水 5.0 mlで中和すると白色沈殿が析出した。 滤別後、 越集物を乾燥し、アセトン 1 5 0 mlでソックスレー抽出し、抽出液をエバポレータで 週稲し、 1.5 3 g (収率 5 6.3 %) の 敬養色結晶の目的物を得た。

合成例2

4 : 一メトキシー 3 · . 4 一ジアミノカルコン の合成

P-ニトロベンズアルデヒド 1 5.1 g (0.1 モル) と 3 ―ニトロ― 4 ―メトキシアセトフェノン 1 9.6 g (0.1 モル) をエタノール 2 0 0 0 mlに溶かした溶液中に、水酸化ナトリウム 3.8 g (0.0 9 5 モル)を水 3 5 mlに溶かした溶液を窒温で 4 0 分間で滴下して加えた。一夜放置後、健別し、乾燥し、得られた結晶を無水酢酸で再結晶し、2 0.9 g (収率 6 4 %)の4 ・―メトキシ― 3・4 ―ジニトロカルコンを得た。

次に、塩化第1スズ (無水) 67.5 g (0.0 8 6モル) 、 湿塩酸 17 8 ml 及び氷酢酸 53.4 ml の

溶液を30でまで加熱し、これに上記ジニトロ化合物14.6g(0.045モル)を30分間で加えた。更に80℃に昇温して2時間攪拌し、一夜放置後遮別した。遮築物を水300mlに溶かし、アセニア水200mlで中和すると白色沈澱が析出した。遮別後、遮築物を乾燥し、アセトン200mlでソックスレー抽出し、抽出液をエパポレータで濃縮し、キシレンで再結晶し、7.42g(収率62%)の黄色結晶の目的物を得た。

### 実施例1

N-メチル-2-ピロリドン (NMP) 8.4 mlに2.3.3°.4°—ピフェニルテトラカルボン酸二無水物 1-156 mgと 4°—メチル—3°.4—ジアミノカルコン992 mgを加え、30℃で24時間慢拌して反応させポリアミック酸を得た。

次に、このポリアミック酸にNMP31.4mlを加え希釈したのち、無水酢酸8.02g、ピリジン3.11g、ペンゼン6.1ml及びNMP5.2mlを加え、50℃で2時間反応させポリイミド化物を得た。

ポリイミド化物溶液中にメタノールを滴下して加え、ポリイミドを折出させ濾別して、黄色のポリイミド粉末 (本発明のポリイミド) を得た。 実施例 2

NMP 9.1 ml に 2 , 3 , 3 ' , ' 4 ' ― ビフェニルテトラカルボン酸二無水物 1 2 2 0 mg と 4 ' ― メトキシ― 3 ' , 4 ― ジアミノカルコン 1 1 1 0 mgを加え、30 ℃で24時間提伴して反応させポリアミック酸を得た。

次に、このポリアミック酸にNMP34.1 mlを加え希釈したのち、無水酢酸8.45g、ピリジン3.23g、ベンゼン6.6 ml及びNMP5.7 mlを加え、50℃で2時間反応させポリイミド化物を得

ポリイミド化物溶液中にメタノールを滴下して加え、ポリイミドを折出させ越別して、黄色のポリイミド粉末 (木発明のポリイミド) を得た。 家施例 3

NMP 9.0 mlに 3 , 3 · . 4 . 4 · —ベンゾフェノンテトラカルボン酸二無水物 1 2 5 6 mgと 4 ·

一メトキシー 3°, 4 — ジアミノカルコン 1 0 4 4 mgを加え、3 0 でで 2 4 時間提伸して反応させポリアミック酸を得た。

次に、このポリアミック酸にNMP33.6 mlを加え着駅したのち、無水酢酸7.95g、ピリジン3.04g、ベンゼン6.5 ml及びNMP5.6 mlを加え、50℃で2時間反応させポリイミド化物を得た。

ポリイミド化物溶液中にメタノールを滴下して加え、ポリイミドを折出させ遮別して、黄色のポリイミド粉末 (本発明のポリイミド) を得た。 物性試験

上記実施例1~3で得たポリイミドについて下記(1)~(6)の物性試験を行い下表に示す結果を得た。(1)ポリイミドの粘度

ポリイミド 0.5 g N M P 1 0 0 mlの濃度のポリイミド溶液を 3 0 ℃で対数粘度を測定した。
(2) ポリイミドの成膜性

厚さ約10μのポリイミドフィルムをガラス板上に作成し、これを水に浸して別離し、180°

特開昭60-6729(6)

に折り山げ、クラックのない場合を○、クラック ありを△、製験時にクラックの生じるものを×と した。

(3)ポリイミドのNMPに対する溶解性

常温においてNMPに対するボリイミドの溶解 度(wt%)を測定した。

(4)ポリイミドフィルムの溶解性

ボリイミドのNMP10%溶液から作成した厚さ約10μのボリイミドフィルムを室温でNMP中に浸漬し價拌し、該フィルムが溶解するまでの時間で溶解性を測定した。

#### (5) 熱分解開始温度

理学電気研製差動熱天秤TG-DSCにより、 重量減の開始温度を測定した。

#### (6) 光硬化特性

ポリイミドのNMP10%溶液をガラス仮上に回転塗布機(2000~5000rpm)を用いて塗布し、 圧力1~2mmlgの減圧下、50℃で5時間乾燥して数μの厚さ(下表参照)の離膜を作成し、この 離膜について下記の光感度及び解像力の試験に供

した。

#### ①光感度

上記声談を、超西圧水銀灯(ジェットライト 2kW)を用いて、照度7.2mW /cd (3 5 0 m μ)で照射して光硬化させ、光硬化する迄の光照射量(J/cd)を測定した。

#### ②解像力

感光性ポ	対 数 粘 度 (30 で)	成膜性	N M P	フィルム	热分解開始温度	光硬化特性		
						光感度		解
リイミド	(30°C)		対 対 が 解 (ut %)	の溶解性	始温度で)	麻腹のさμ)	光照射量 (J/cd)	解像力
実施例 1	0.78	0	20.0	40 秒	370	1.2	2.0	良
実施例2	0.55	0	20.0	1 分	350	1.2	2.0	良
実施例3	1.22	0	15.0	3 分	360	1.5	1.0	良

#### 比較例1

NMP 8.5 mlにピロメリット酸二無水物 9 7 6 mgと 4' ─メトキシ─3', 4 ─ジアミノカルコン 1 2 0 0 mgを加え、3 0 でで 5 時間攪拌して反応させポリアミック酸を得た。

次に、このポリアミック酸に N M P 3 1.8 mlを加え希釈したのち、無水酢酸 9.1 3 g、ピリジン3.4 9 g、ベンゼン 6.3 ml及び N M P 5.3 mlを加え、50 ℃で 2 時間反応させポリイミド化物を得た。

ポリイミド化物溶液中にメタノールを滴下して加え、ポリイミドを折出させ遮別して、黄色のポリイミド粉末を得た。

得られたポリイミドはNMPに不溶であり、従って、このポリイミドでの光感度、解像力は測定不能であった。